



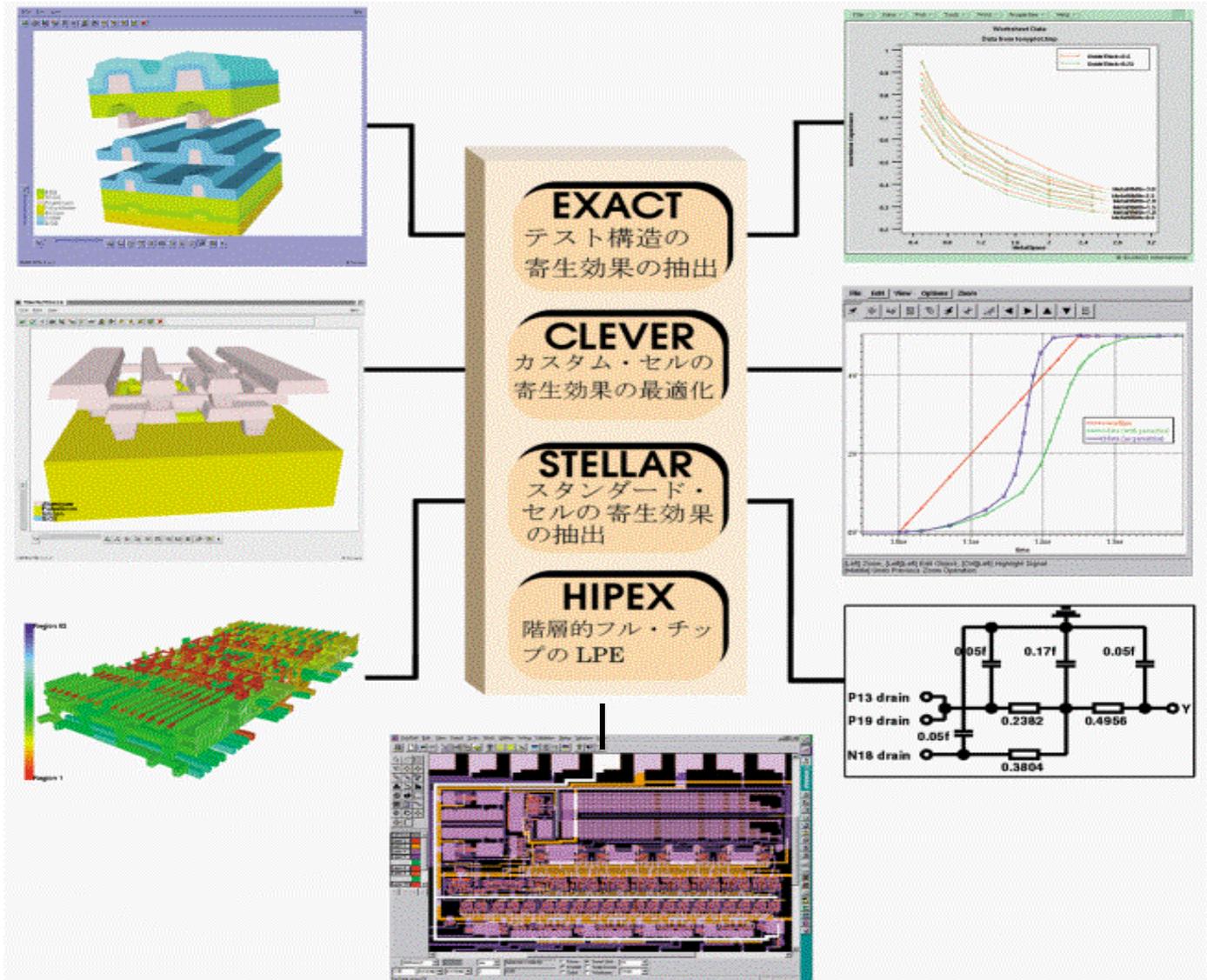
LSI
デザイン・オブ・ザ・イヤー
99 《優秀賞—設計環境/開発ツール部門》受賞製品



DISCOVERY™

テクノロジードリブン高精度寄生効果抽出システム

DISCOVERY はディープサブミクロン・プロセスにおいて回路特性に大きな影響を与える寄生効果を、3次元プロセス・デバイスシミュレーション技術を駆使して高精度、かつ高速に抽出するセルからフルチップまで対応する統合システムです。使い勝手の良い GUI と各種シミュレータとのインターフェースを有しており、インターコネクト問題の切り札として導入のその日からお役に立ちます。



< ディープサブミクロン対応 >

銅ダマシンプロセス
複数の誘電体係数を持つ low-k 材料
光近接効果補正 他

< 優れた操作性 >

テスト構造の対話入力 GUI
実験計画法に基づきパラメータ変化の自動化
チップレベル LPE ツールとのインターフェース 他

EDA TechnoFair 2000

会期: 1月27日(木)~1月28日(金) 入場無料
会場: パナソニック有明大会場 主催: 社団法人日本電子機械工業会
運営: 日本IC設計協会 Booth No C-302

対応プラットフォーム

SUN / Solaris 2.5.1 or 2.6
HP / HPUX 10.2 or 11.0

株式会社 シルバコ・ジャパン

<http://www.jp.silvaco.com>

〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町 549-2 三宅ビル 4F
TEL: (045) 820-3000 FAX: (045) 820-3005
E-mail: shiryou@silvaco.com